

RP



RP

URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) został udzielony na rzecz:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, Polska; INSTYTUT  
PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ  
AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska

### PATENT

**NR 214214**

**NA WYNAŁAZEK PT.**

Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadane-  
go kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych

*przedstawiony w opisie patentowym  
włączonym do niniejszego dokumentu*

Patent trwa od dnia: **2011-04-05**

Warszawa, dnia

**2013 -07- 09**

Z upoważnienia Prezesa

*Elżbieta Głowacka*  
Elżbieta Głowacka  
ST INSPEKTOR

RP

RP